

设计场 中央美术学院设计研究书系 第1辑



作者：中央美术学院设计研究所编著

出版社：北京：北京工艺美术出版社

出版日期：2010.09

总页数：161

介绍：本书探讨了设计行业的教育问题、国际上的设计发展问题、国内的设计发展问题等深刻的行业话题，并收录当今知名的青年设计师们的优秀作品，讲述了当代各门类设计的发展现状，对学习设计的学生、青年教师和设计师具有很强教育意义和实用性。

说明：登录教客网（<https://www.jiaokey.com/book/detail/13013811.html>）查找全本
阅读方式

设计场 中央美术学院设计研究书系 第1辑 评论地址：<https://www.jiaokey.com/book/detail/13013811.html>

教客网提供千万本图书阅读地址。

<https://www.jiaokey.com/book/detail/13013811.html>

书名：设计场 中央美术学院设计研究书系 第1辑